

化学研究所 講演会



- ◆講師◆ Prof. Yitzhak Apeloig
Israel Institute of Technology
- ◆演題◆ Novel Persistent and Stable Silyl Radicals and Radical Activation of SiH Bonds by Organozinc and Silylzinc Reagents
- ◆日時◆ 平成24年10月16日 (火)
16:20~17:35
- ◆場所◆ N-531C N棟5階会議室

Yitzhak Apeloig教授は、ケイ素化学の専門家としてご活躍されている先生で、特に理論化学の観点から数多くの研究を展開されています。今回、第4回アジアケイ素化学会議の招待講演者として来日された機会に、化学研究所でのご講演をお願い致しました。ご多忙中とは存じますが、お誘い合わせの上多数の皆様のご来聴をお願い致します。

- ◆連絡先◆ 時任宣博 小澤文幸 川端猛夫 山子茂
中村正治 村田靖次郎 (時任：内線3200)